This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

| | | , | • | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | • | | | ` | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | · | | | · · |
| | | | | | | | | |
| | | | , | | | | | |
| | | | | | | | , | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-119158

(43)Date of publication of application: 30.04.1999

(51)Int.CI.

G02B 27/28 G02B 6/122

(21)Application number: 09-286559

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

 $\langle NTT \rangle$

(22)Date of filing:

20.10.1997

(72)Inventor: SHIMOKOZONO MAKOTO

TATE AKIYUKI **SUGIMOTO NAOTO** SHINTAKU TOSHIHIRO OZAWAGUCHI HARUKI

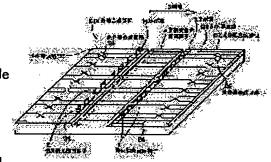
(54) OPTICAL CIRCULATOR ARRAY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a number of parts and to make an array small in size and light in weight by making an optical demultiplexer/multiplexer. non- reciprocal polarizing rotator and even a reciprocal polarizing rotator an array.

SOLUTION: A non-reciprocal polarizing rotator 4 is packaged on the surfaces of centers of optical demultiplexing/multiplexing circuit portions 101, 102 prepared on the same substrate and a sheet of polyimide plate is inserted for one waveguide as the reciprocal polarizing rotators 2, 3. The eight sets of optical demultiplexing/multiplexing circuits 131, 132 are arranged in parallel on the optical demultiplexing/multiplexing circuit portions 101, 102 and guiding waveguides 133, 134 for adjusting the optical axis

are located on both ends. Guide grooves 14, 15 for installing the non-reciprocal polarizing rotators 2, 3 composed of half wavelength plate are provided in the optical demultiplexing/ multiplexing circuit portions 101.



102. By representing angles between the slow axis and X axis of the reciprocal polarizing rotators 2, 3 by ès1, ès2 and the rotating angles of a waveguide type Faraday rotator by èf1, è f2, the respective angles are set so as to satisfy the relations: $\frac{1}{6}$ 1- $\frac{1}{6}$ 2= \pm $\frac{1}{6}$ 74, $\frac{1}{6}$ 1+ $\frac{1}{6}$ 12= \pm ð/2+2nð (where n is an integer).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-119158

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.CL6

識別記号

G02B 27/28 6/122 FΙ

G 0 2 B 27/28

6/12

С

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 16 頁)

(21)出願番号

特顯平9-286559

(22)出顧日

平成9年(1997)10月20日

(71)出顧人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

(72)発明者 下小園 真

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(72)発明者 館 彰之

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(72)発明者 杉本 直登

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(74)代理人 弁理士 光石 俊郎 (外2名)

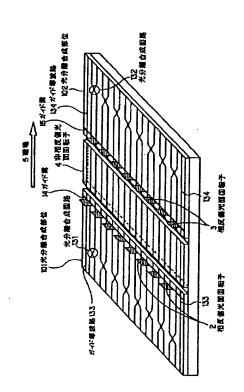
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光サーキュレータアレイ

(57)【要約】

【課題】 干渉型のサーキュレータを採用し、更に分離 合成回路や非相反偏波回転器や相反偏向面回転子をアレ イ化する事によって、小型化と軽量化を図ることができ る構成法を提供することを目的とするものである。

【解決手段】 光分離合成回路や非相反偏波面回転子や ひいては相反偏波面回転子までもアレイ化し、その両端 に光軸調整用の導波路を付けることによって実装を行う ので、部品点数を減らすことができ必要最小限の光軸調 整のみで全体の光軸を一致させることができることを特 徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 分離された光が伝搬される第1の光導波 路、第2の光導波路と、前記第1、第2の光導波路の一 端側に配置され、所定方向に進む光を該第二、第2の光 導波路に分離して出力するとともに、該第1、第2の光 導波路から入力される前記所定方向とは逆に進む光を合 成する第1の光分離合成部位と、前記第1、第2の光導 波路の他端側に配置され、前記所定方向とは逆に進む光 を該第1、第2の分離して出力するとともに、該第1、 第2の光導波路から入力される前記所定方向を進む光を 10 合成する第2の光分離合成部位と、光の進行方向と垂直 な面内に設定されたx-y座標について、前記第1の光 導波路にファラデー回転角が θ ってある第1の非相反偏 光面回転子とx軸からのslow軸角度がθいである半 波長板からなる第1の相反偏向面回転子を所定方向にそ って前記第1の非相反偏光面回転子、前記第1の和反回 転子の順に配置した第1の偏光回転部位と、前記第2の 光導波路にx軸からのslow軸角度が θ .、である半波 長板からなる第2の相反偏向面回転子とファラデー回転 向にそって前記第2の相反偏向面回転子、前記第2の非 相反偏光面回転子の順に配置した第2の偏光回転部位か ら構成され、前記第1、第2の光導波路を伝搬する光の うち、前記所定方向に進む光については前記分離された 光が同位相で干渉して合成され、前記所定方向とは逆に 進む光については前記分離された光が逆位相で干渉して 合成されるように、下式を満足するように設定されてい る光非相反回路からなる光サーキュレータユニットが、 複数個並列に並びその光サーキュレータユニット群の最 も外側の2つの光サーキュレータユニットの外側に更に 30 光軸調整用のガイド導波路を有する構成を持ち、前記非 相反偏光面回転子、光分離合成部位、相反偏向面回転子 のうち少なくとも1つ以上がアレイ構造を持つことを特 徴とする光サーキュレータアレイ。

 $\theta_{1} - \theta_{1} = \pm \pi/4$

 $\theta_{11} + \theta_{12} = \pm \pi / 2 + 2 n \pi$ (但し、nは整数)

【請求項2】 請求項1記載の光サーキュレータアレイ において、半波長板からなる板状の前記第1の相反偏向 面回転子を前記第1の光導波路に設置した溝に挿入する ことにより配置し、半波長板からなる板状の前記第2の 40 相反偏向面回転子を前記第2の光導波路に設置した溝に 挿入することを特徴とする光サーキュレータアレイ。

【請求項3】 請求項1記載の光サーキュレータアレイ において、半波長板からなる板状の前記第1の相反偏向 面回転子を前記第1の非相反偏光面回転子に貼付け、半 波長板からなる板状の前記第2の相反偏向面回転子を前 記第2の非相反偏光面回転子に貼付けることを特徴とす る光サーキュレータアレイ。

【請求項4】 請求項1又は2記載の光サーキュレータ アレイにおいて、前記光分離合成部位が3dB方向性結 50 路27の一方から出射した光は光導波路28の一方へ入

合器よりなるととを特徴とする光サーキュレータアレー

【請求項5】 請求項1又は2記載の光サーキュレータ アレイにおいて、前記光分離合成部位がマルチモード干 渉器よりなることを特徴とする光サーキュレータアレ

【請求項6】 請求項1又は2記載の光サーキュレータ アレイにおいて、前記光分離合成部位がX分岐よりなる ことを特徴とする光サーキュレータアレイ。

【請求項7】 請求項1又は2記載の光サーキュレータ アレイにおいて、前記光分離合成部位がマッハ・ツェン ダ干渉器よりなることを特徴とする光サーキュレータア

【請求項8】 請求項1、2、3、4、5、6又は7記 載の光サーキュレータアレイにおいて、前記半波長板が ポリイミド半波長板よりなり、隣り合った異なる基本単 - 位に属する2つの導波路に渡って1つの半波長板を挿入 することを特徴とする光サーキュレータアレイ。

【請求項9】 請求項1、2、3、4、5、6又は7記 角がの...である第2の非相反偏光面回転子を前記所定方 20 載の光サーキュレータアレイにおいて、前記半波長板が ポリイミド半波長板よりなり、櫛状に加工した1つの半 波長板を挿入することを特徴とする光サーキュレータア

> 【請求項10】 請求項1、2、3、4、5、6又は7 記載の光サーキュレータアレイにおいて、前記半波長板 がポリイミド半波長板よりなり、隣り合った異なる基本 単位に属する2つの導波路に渡って1つの半波長板を挿 入する間隔でガラス板に貼り付けたものを挿入すること を特徴とする光サーキュレータアレイ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光サーキュレータ アレイに関する。詳しくは、光通信や光情報処理の分野 で用いられる種々の導波型光回路を構成する上での構成 要素の一つである導波型光サーキュレータに関する。 [0002]

【従来の技術】光位相の制御を利用した干渉型の光サー キュレータは、高価で集積化が困難な偏光ビームスプリ ッタを使用する光サーキュレータに比べ、安価であるた め優れている(特願平9-42584号)。特に相反偏 光面回転子として板状のバルク型半波長板を用いる干渉 型光サーキュレータは、部品コストが導波路型半波長板 を用いたものに比べて安く有利である。

【0003】図9は、干渉型偏波無依存光アイソレータ の基本的な構成を示したもので、2本の単一モード光導 波路27,28を用いて作製された3dBカップラと、 2本の導波路型ファラデー回転子からなる非相反偏光面 回転子4′と、半波長板からなる相反偏光面回転子2, 3とから構成される。このような構成において、光導波

射するが、この際、図中下側の光路を通る光は非相反偏 光面回転子4′、相反偏向面回転子3を透過することに より、また、図中上側の光路を通る光は相反偏向面回転 子2、非相反偏光面回転子4′を透過することにより、 それぞれ偏向面の回転を受ける。

【0004】逆に、光導波路28の一方から出射した光 のうち図中下側の光路を通る光は相反偏向面回転子3、 非相反偏光面回転子4′を透過することにより、また、 図中上側の光路を通る光は非相反偏光面回転子4′、相 反偏向面回転子2を透過するととにより、それぞれ偏向*10 ている。

$$\theta_{11} - \theta_{12} = \pm \pi / 4 \qquad \cdots \quad (1)$$

 $\theta_{11} + \theta_{12} = \pm \pi/2 + 2 n \pi$ (但し、nは整数)

[0006] cof \mathcal{C} を上記の関係に設定することにより、光の進行方向によ り、非相反偏光面回転子4′、相反偏向面回転子2を透 過した上側の光路を通る光と相反偏向面回転子3、非相 反偏光面回転子4′を透過した下側の光路を通る光の位 相を同相又は逆相とし、出射側の光導波路型3dBカッ ブラ部位における結合光の出射導波路を同相又は逆相に 応じて入射導波路のスルー及びクロス導波路の何れかを 20 選択し、光アイソレータとして機能する。

【0007】図10は、偏光ピームスプリッタ、バルク 型波長板、バルク型非相反偏光面回転子を用いた従来の 偏波分離型サーキュレータの構成を示すものである。図 10に示す従来の偏波分離型サーキュレータは、レンズ 51、偏光ビームスプリッタ54、非相反偏光面回転子 52、波長板53から構成され、順路の光路を55で、 逆路の光路を56で示す。

【0008】とのような従来構成では、複数個の部品を まとめて作ろうとするときに、部品点数が増え、更に作 製するデバイスの数だけ光軸を合わせなければならない ために、組み立てに時間がかかるという問題点があっ た。また、体積を取るために小型化できないという問題 点があった。更に半波長板の方向制御性が悪いために特 性の揃った素子を多数個同時に作ることは困難であっ た。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、干渉型のサ ーキュレータを採用し、更に分離合成回路や非相反偏波 回転器や相反偏向面回転子をアレイ化する事によって、 小型化と軽量化を図ることができる構成法を提供するこ とを目的とするものである。また、必要最小限の数の導 波路においてのみ光軸調整を行うことによって全数の光 軸が一致し、実装にかかる時間を大幅に短縮することを 目的とするものである。更に、相反偏向面回転子をアレ イ化することにより特性の揃った素子を多数作ることを 目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成する本 発明の光サーキュレータアレイでは、図9に示すような「50」よりなる。光分離合成部位101,102には、半波長

*面の回転を受けた後、光導波路27の一方へ出射され る。ととで、光が図中右向きに煤の方向を2軸、2軸に 垂直な面内の適当な方向に互いに直角なX軸とY軸を設 定し、XY平面の時計回りの回転を正とする。

【0005】また、半波長板からなる相反偏向面回転子 2. $30 \text{ s l o w軸とX軸のなす角度を}\theta_{ij}$ 、 θ_{ij} と し、非相反偏光面回転子4′である導波路型ファラデー 回転子の回転角を θ っ、 θ っとするとき、これらの角度 は、下式(1)(2)の条件を満足するように設定され

... (2)

従来型光サーキュレータを単位とする光サーキュレータ ユニットの構成要素である光分離合成回路や非相反偏波 面回転子やひいては相反偏波面回転子までもアレイ化 し、その両端に光軸調整用の導波路を付けることによっ て実装を行うので、部品点数を減らすことができ必要最 小限の光軸調整のみで全体の光軸を一致させることがで きることを特徴とする。

【0011】光分離合成回路としては所謂3dBカプラ ーと同等な機能を示す3dB分岐回路である方向性結合 器回路、X分岐回路、マッハツェンダー干渉計からなる 回路 (例えばK.Jinguji 他: Electronics Letter, vol. 26, No.17, p1326-1327,1990) 及びマルチモード干渉器 からなる回路 (例えばL.B.Soldano 他: Journal of lig htwave Tecnology, vol.10, No.12, p1843-1850,1992) 等であればよい。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明について実施例を参 照にして詳細に説明する。尚、以下の本実施例では、8 アレイについてのみ記述したが、2個以上のアレイであ れば本発明による効果が現れるのは言うまでもない。

【0013】〔実施例1〕本発明の第1の実施例に係る 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図1に示す。本 実施例では、同一基板上に作製した光分離合成部位10 1,102の中央に非相反偏光面回転子4を表面実装し た形態で且つ相反偏光面回転子2,3としてポリイミド 板を1つの導波路に対して1枚挿入したものである。光 分離合成部位101,102は、同一基板の上に作製し た平面光波回路で一組の光分離合成回路131及び13 2が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波 路133及び134を有する。

【0014】光分離合成回路131,132としては、 所謂3dBカブラーと同等な機能を示す3dB分岐回路 である方向性結合器回路、X分岐回路、マッハツェンダ ー干渉計からなる回路及びマルチモード干渉器からな る。ガイド導波路133、134は、光軸調整のために 用いられる。相反偏光面回転子2,3は、ポリイミド薄 膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半波長板 板からなる相反偏光面回転子2、3を設置するためのガイド溝14、15が設けられている。

【0015】非相反偏光面回転子4は、($L_{\alpha}Y_{1-x}$),($G_{\alpha}F_{\alpha-v}$), O_{12} からなる。また、半波長板からなる相反偏向面回転子2、3のs1 o w軸とX軸のなす角度を θ_{s1} 、 θ_{s2} とし、非相反偏光面回転子4である導波路型ファラデー回転子の回転角を θ_{s1} 、 θ_{s2} とするとき、これらの角度は、前述した条件式(1)(2)を満足するように設定されている。尚、本実施例の光サーキュレータアレイの基本単位である光分離合成部位101、102は、干渉型導波型光サーキュレータユニットの構成要素である光導波路27、28よりなる。

【0016】本案施例では作製する干渉型導波型光サーキュレータアレイの動作波長は1.55μmに設定した。光分離合成部位101及び102として火炎堆積法と反応性イオンエッチングにより同一Si基板の上に作製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光波回路で、一組の3dB方向性結合器からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び134を有する光分離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み型導波路の導波光のフィールド径2ωは10.5μmとした。

【0017】ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて形成した。ガイド溝14及び15の幅及び深さは30μm及び100μmとし、非相反偏光面回転子アレイ4に接続する端から150μmの位置に配置した。相反偏光面回転子2及び3としては、ポリイミド薄膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半波長板をそれぞれ8枚ずつ用いた。相反偏光面回転子2及び3の厚さは16μmとした。

【0018】 非相反偏光面回転子4としては、ガドリニウムガリウムガーネット(GGG)基板の上に液相エピタキシャル成長法とイオンピームエッチングで作製した(La, Y, -x), (Ga, Fe, -v), O1, 埋込み型導波路が18本並列に並んだ導波路型非相反偏光面回転子アレイを用いた。非相反偏光面回転子アレイ4の長さは3.02mmとし、偏光面回転角はπ/4ラジアンとした。

【0019】なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁気光学効果を引き起こすため、図中矢印で示すように磁場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏光面回転子アレイ4の端面には端面での反射を防止するために石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施した。光分離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレイ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレイ4の接続面は導波路に対して垂直とした。

【0020】本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位101及び102と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型導波型光サーキュレータユニットの各ボートから光を入射したところ、第11図にボート対応図を示したようにボート1-1から入射した光はボート1-2へ、ボート1-2から入射した光はボート1-3へ、ボート1-3から入射した光はボート1-4へ、ボート1-4から入射した光はボート1-1へ出射し、光サーキュレータとして動作することが確認され、これはその他の干渉型導1の変型光サーキュレータユニットのそれぞれのボートにおいてもずべて確認された。

【0021】またそれぞれのボートにおける逆方向に光を入射した際のアイソレーションの値は20dB程度の値を示した。各ボートの反射減衰量は30dB程度であった。従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有するサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7×45mmである。これを8素子並べると56×45mmの大きさになる。これに対して本実施例では8素子あたりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。

20 【0022】また、サーキュレータ8素子分に対して光ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導波路と16芯テープファイバとの接続部に石英光回路基板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイバーアレイを一度に接続することができ、16芯の250μmビッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接続する時間は、80分であった。この比較から明らかなように本実施例により、作製時間の大幅な短縮が実現できた。

【0023】なお、本実施例では光分離合成部位101 及び102として石英系ガラスでできた導波路からなる 平面光波回路を用いたが、多成分系ガラス、重金属酸化 物ガラス(Ta酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシ ナイトライド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材 料でできた導波路からなる平面光波回路を用いても、本 実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得 られることが確認された。また、LiNbO,、LiTa O,、PLZT、ガーネット等の酸化物光学結晶材料、 InP系及びGaAs系等の半導体材料でできた導波路か らなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズ の小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認さ れた。また、PMMA等のポリマー材料でできた導波路 からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズ の小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認 からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認 された。

【0024】〔実施例2〕本発明の第2の実施例に係る 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図2に示す。

尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重

複する説明を省略する。本実施例は、同一基板上に作製 した光分離合成部位101、102の中央に非相反偏光 面回転子4を表面実装した形態で且つ相反偏光面回転子 2. 3として隣り合った導波路に同時に1つの半波長板 を挿入する配置でポリイミド板を挿入したものである。 【0025】本案施例では作製する干渉型導波型光サー キュレータアレイの動作波長は1.55μmに設定し た。光分離合成部位101及び102として火炎堆積法 と反応性イオンエッチングにより同一Si基板の上に作 製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光波回 10 路で、一組のMMI(マルチモード干渉器)からなる光 分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両 端に光軸調整用のガイド導波路133及び134を有す る光分離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み 型導波路の導波光のフィールド径20は8μmとした。 ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて形成 した。

【0026】ガイド溝14及び15の幅及び深さは30 μm及び100μmとし、非相反偏光面回転子アレイ4 光面回転子2及び3としては、ボリイミド薄膜を熱延伸 することにより複屈折性をもたせた半波長板をそれぞれ 4枚ずつ用い、隣り合った光サーキュレータユニットの 隣り合った導波路について1枚の相反偏向面回転子がか かるような配置で実装した。相反偏光面回転子2及び3 の厚さは16µmとした。非相反偏光面回転子4として は、ガドリニウムガリウムガーネット (GGG) 基板の 上に液相エピタキシャル成長法とイオンビームエッチン グで作製した(La, Y_{1-x}), (Ga, Fe, -v), O₁, 埋込 み型導波路が18本並列に並んだ導波路型非相反偏光面 回転子アレイを用いた。

【0027】非相反偏光面回転子アレイ4の長さは3. 02mmとし、偏光面回転角はπ/4ラジアンとした。 なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁気光学効果を 引き起こすため、図中矢印で示すように磁場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏光面回転子 アレイの端面には端面での反射を防止するために石英系 ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施した。光分 離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレ イ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の 接着材により接続固定した。

【0028】なお、光分離合成部位101及び102と 非相反偏光面回転子アレイ4の接続面は導波路に対して 垂直とした。本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位101及び102と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対 して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型 導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入 射したところ、ボート1-1から入射した光はボート1 50 入したものである。

-2へ、ポート1-2から入射した光はポート1-3 。 へ、ポート1-3から入射した光はポート1-4へ、ポ ート1-4から入射した光はポート1-1へ出射し、光 サーキュレータとして動作することが確認され、これは その他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれ ぞれのボートにおいてもすべで確認された。

【0029】またそれぞれのポートにおける逆方向に光

を入射した際のアイソレーションの値は20dB程度の 値を示した。各ポートの反射減衰量は30dB程度であ った。従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有す るサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7 ×45mmである。これを8素子並べると56×45m mの大きさになる。これに対して本実施例では8素子あ たりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。 【0030】また、サーキュレータ8素子分に対して光 ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光 分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32 端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに 対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導 に接続する端から150μmの位置に配置した。相反偏 20 波路と16芯テープファイバとの接続部に石英光回路基 板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイ バーアレイを一度に接続することができ、16芯の25 0 μmピッチの光ファイバーアレイを両端に調芯しで接 続する時間は、80分であった。との比較から明らかな ように本実施例により、作製時間の大幅な短縮が実現で

> 【0031】なお、本実施例では光分離合成部位101 及び102として石英系ガラスでできた導波路からなる 平面光波回路を用いたが、多成分系ガラス、重金属酸化 30 物ガラス(Ta酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシ ナイトライド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材 料でできた導波路からなる平面光波回路を用いても、本 実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得 られることが確認された。また、LiNbO,、LiTa O』、PLZT、ガーネット等の酸化物光学結晶材料、 InP系及びGaAs系等の半導体材料でできた導波路か らなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズ の小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認さ れた。また、PMMA等のポリマー材料でできた導波路 からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイ ズの小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認

【0032】〔実施例3〕本発明の第3の実施例に係る 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図3に示す。 尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重 複する説明を省略する。本実施例では、同一基板上に作 製した光分離合成部位101,102の中央に非相反偏 光面回転子4を表面実装した形態で且つ櫛状に加工した ポリイミド板からなる相反偏光面回転子22.23を挿

【0033】相反偏光面回転子22、23は、ポリイミ 下薄膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半波 長板を櫛状に加工したものである。本案施例では作製す る干渉型導波型光サーキュレータアレイの動作波長は 1.30μmに設定した。光分離合成部位101及び1 02として同一Si基板の上にスピンコートと反応性イオンエッチングにより作製した高分子材料PMMAからなる埋込み型導波路の平面光波回路で、一組のX分岐回路からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び 10134を有する光分離合成回路アレイを用いた。

【0034】PMMA導波路の導波光のフィールド径2 ωは9μmとした。相反偏光面回転子22及び23としては、ボリイミド薄膜を熱延伸することにより復屈折性をもたせた半波長板を櫛状に加工したものを用いた。相反偏光面回転子22及び23の厚ざは16μmとした。相反偏光面回転子22、23は光分離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子4の間に挟み込んで、石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。非相反偏光面回転子4としては、ガドリニウムガリウムガーネット(GGG)基板の上に液相エピタキシャル成長法とイオンピームエッチングで作製した(La, Y_{1-x}),(Ga, Fe_{1-v}),O₁₂埋込み型導波路が18本並列に並んだ導波路型非相反偏光面回転子アレイを用いた。

【0035】非相反偏光面回転子アレイ4の長さは1.48mmとし、偏光面回転角はπ/4ラジアンとした。なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁気光学効果を引き起こすため、図中矢印で示すように磁場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏光面回転子アレイの端面には端面での反射を防止するために石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施した。光分離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレイ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレイ4の接続面は導波路に対して垂直とした。

【0036】本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。なお、光分離合成部位101及び102と光ファイバーの接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型導波型光サーキュレータユニットの各ボートから光を入射したところ、ボート1-1から入射した光はボート1-2へ、ボート1-2から入射した光はボート1-3から入射した光はボート1-3から入射した光はボート1-4へ、ボート1-4から入射した光はボート1-1へ出射し、光サーキュレータとして動作することが確認され、これはその他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれぞれのボートにおいてもすべて確認された。またそれぞ

れのポートにおける逆方向に光を入射した際のアイソレーションの値は20dB程度の値を示した。各ポートの反射減衰量は30dB程度であった。

【0037】従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有するサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7×45mmである。これを8素子並べると56×45mmの大きさになる。これに対して本実施例では8素子あたりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。また、サーキュレータ8素子分に対して光ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32端子調芯して接続する時間は320分を要した。

【0038】とれに対して、本実施例の光サーキュレー タアレイは石英系導波路と16芯テープファイバとの接 続部に石英光回路基板上にV溝加工を施すことによっ て、16芯の光ファイバーアレイを一度に接続すること ができ、16芯の250μmピッチの光ファイバーアレ・ イを両端に調芯して接続する時間は、80分であった。 この比較から明らかなように本実施例により、作製時間 の大幅な短縮が実現できた。なお、本実施例では光分離 合成部位101及び102として高分子材料PMMAか らなる埋込み型導波路の平面光波回路を用いたが、石英 系ガラス、多成分系ガラス、重金属酸化物ガラス (Ta 酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシナイトライ ド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材料でできた。 導波路からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素 子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得られること が確認された。

【0039】また、LiNbO₃、LiTaO₃、PLZT、 30 ガーネット等の酸化物光学結晶材料、InP系及びGaA s系等の半導体材料でできた導波路からなる平面光波回 路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認された。また、PM MA以外のポリマー材料でできた導波路からなる平面光 波回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作 製時間の短縮効果を得られることが確認された。

干渉型導波型光サーキュレータアレイを図4に示す。 尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重 複する説明を省略する。本実施例では、同一基板上に作 製した光分離合成部位101,102の中央に非相反偏 光面回転子4を表面実装した形態で且つ梅状に加工した ポリイミド板からなる相反偏光面回転子22,23を隣 り合った導波路に同時に1つの半波長板の歯の部分を挿

【0040】 (実施例4) 本発明の第4の実施例に係る

へ、ボート1-3から入射した光はボート1-4へ、ボ 【0041】本案施例では作製する干渉型導波型光サート1-4から入射した光はボート1-1へ出射し、光 キュレータアレイの動作波長は1.30μmに設定しサーキュレータとして動作することが確認され、これは た。光分離合成部位101及び102として同一Si基 その他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれ 板の上にスピンコートと反応性イオンエッチングにより ぞれのボートにおいてもすべて確認された。またそれぞ 50 作製した高分子材料のボリイミドからなる埋込み型導波

入する配置で挿入したものである。

17

路の平面光波回路で、一組のマッハ・ツェンダ干渉回路 からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に 並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び1

11

34を有する光分離合成回路アレイを用いた。ポリイミ ド導波路の導波光のフィールド径2ωは10.5μmと した。相反偏光面回転子32及び33としては、ポリイ ミド薄膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半 波長板を櫛状に加工し、隣り合った光サーキュレータス

ニットの隣り合った導波路に歯の部分がかかるような配 置で実装した。相反偏光面回転子32及び33の厚さは 10 16μmとした。

【0042】相反偏光面回転子32、33は光分離合成 部位101及び102と非相反偏光面回転子4の間に挟 み込んで、石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化 型の接着材により接続固定した。非相反偏光面回転子4 としては、ガドリニウムガリウムガーネット (GGG) 基板の上に液相エピタキシャル成長法とイオンピームエ … ッチングで作製した (La, Y, -x), (Ga, Fa, -v), O 12埋込み型導波路が18本並列に並んだ導波路型非相反 偏光面回転子アレイを用いた。非相反偏光面回転子アレ イ4の長さは1.48mmとし、偏光面回転角はπ/4 ラジアンとした。

【0043】なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁 気光学効果を引き起とすため、図中矢印で示すように磁 場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏 光面回転子アレイの端面には端面での反射を防止するた めに石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施 した。光分離合成部位101及び102と非相反偏光面 回転子アレイ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたし V硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合 成部位101及び102と非相反偏光面回転子アレイ4 の接続面は導波路に対して垂直とした。

【0044】本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位101及び102と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対 して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型 導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入 射したところ、ポート1-1から入射した光はポート1 - 2へ、ポート 1 - 2から入射した光はポート 1 - 3 へ、ポート1-3から入射した光はポート1-4へ、ポ ート1-4から入射した光はポート1-1へ出射し、光 サーキュレータとして動作することが確認され、これは その他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれ ぞれのボートにおいてもすべて確認された。

【0045】またそれぞれのボートにおける逆方向に光 を入射した際のアイソレーションの値は20 d B程度の 値を示した。各ポートの反射減衰量は30 d B程度であ った。従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有す るサーキュレータの 1 素子あたりの大きさはせいぜい 7 50 に作製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光

×45mmである。これを8素子並べると56×45m mの大きさになる。とれに対して本実施例では8素子あ たりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。

【0046】また、サーキュレータ8素子分に対して光 ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光 分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32 端子調芯して接続する時間は320分を要した。 これに 対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導 波路と16芯テープファイバとの接続部に石英光回路基 板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイ バーアレイを一度に接続することができ、16芯の25 0 μmピッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接 続する時間は、80分であった。この比較から明らかな ように本実施例により、作製時間の大幅な短縮が実現で

【0047】なお、本実施例では光分離合成部位101 及び102として石英系ガラスでできた導波路からなる 平面光波回路を用いたが、多成分系ガラス、重金属酸化 物ガラス(Ta酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシ ナイトライド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材 料でできた導波路からなる平面光波回路を用いても、本 実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得 られることが確認された。また、LiNbO」、LiTa O』、PLZT、ガーネット等の酸化物光学結晶材料、 InP系及びGaAs系等の半導体材料でできた導波路か らなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズ の小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認さ れた。また、ポリイミド以外のポリマー材料でできた導 波路からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子 サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得られることが 確認された。

【0048】〔実施例5〕本発明の第5の実施例に係る 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図5に示す。 尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重 複する説明を省略する。本実施例は、非相反偏光面回転 子4を分割された光分離合成部位201,202で挟ん で端面実装した形態で且つ相反偏光面回転子2,3とし てポリイミド板を1つの導波路に対して1枚挿入したも のである。光分離合成部位201,202は、非相反偏 光面回転子4を挟む平面光波回路で一組の光分離合成回 路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調 整用のガイド導波路133及び134を有する。

【0049】本実施例の光サーキュレータアレイの基本 単位である光分離合成部位201,202は、干渉型導 波型光サーキュレータコニットの構成要素である光導波 路27、28よりなる。本案施例では作製する干渉型導 波型光サーキュレータアレイの動作波長は 1. 55μm に設定した。光分離合成部位201及び202として火 炎堆積法と反応性イオンエッチングによりSi基板の上

波回路で、一組のマッハ・ツェンダ干渉器からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び134を有する光分離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み型導波路の導波光のフィールド径2ωは10.5μmとした。ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて

形成した。

【0050】ガイド溝14及び15の幅及び深さは30 μm及び100μmとし、非相反偏光面回転子アレイ4 に接続する端から150μmの位置に配置した。相反偏 10 光面回転子2及び3としては、ポリイミド薄膜を熱延伸 することにより複屈折性をもたせた半波長板をそれぞれ 8枚ずつ用いた。相反偏光面回転子2及び3の厚さは1 6 μ m とした。非相反偏光面回転子4 としては、ガドリ ニウムガリウムガーネット (GGG) 基板の上に液相エ ピタキシャル成長法とイオンビームエッチングで作製し た (La, Y_{1-x}) , (Ga, Fe_{1-y}) , O₁, 埋込み型導波路 が18本並列に並んだ導波路型非相反偏光面回転子アレ イを用いた。非相反偏光面回転子アレイ4の長さは3. 02mmとし、偏光面回転角はπ/4ラジアンとした。 【0051】なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁 気光学効果を引き起とすため、図中矢印で示すように磁 場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏 光面回転子アレイの端面には端面での反射を防止するた めに石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施 した。分離合成部位131及び132と非相反偏光面回 転子アレイ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV 硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合成 部位201及び202と非相反偏光面回転子アレイ4の 接続面は導波路に対して垂直とした。

【0052】本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位201及び202と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対 して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型 導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入 射したところ、ポート1-1から入射した光はポート1 -2へ、ボート1-2から入射した光はボート1-3 へ、ポート1-3から入射した光はボート1-4へ、ボ ート1-4から入射した光はポート1-1へ出射し、光 40 サーキュレータとして動作することが確認され、これは その他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれ ぞれのポートにおいてもすべて確認された。またそれぞ れのポートにおける逆方向に光を入射した際のアイソレ ーションの値は20dB程度の値を示した。各ポートの 反射減衰量は30dB程度であった。

【0053】従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有するサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7×45mmである。これを8素子並べると56×45mmの大きさになる。これに対して本実施例では8

素子あたりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。また、サーキュレータ8素子分に対して光ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導波路と16芯テーブファイバとの接続部に石英光回路基板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイバーアレイを一度に接続することができ、16芯の250μmピッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接続する時間は、80分であった。

14

【0054】この比較から明らかなように本実施例によ り、作製時間の大幅な短縮が実現できた。なお、本実施 例では光分離合成部位201及び202として石英系ガ ラスでできた導波路からなる平面光波回路を用いたが、 多成分系ガラス、重金属酸化物ガラス (Ta酸化物、Nb 酸化物等)、シリコンオキシナイトライド、カルコゲナ イドガラス等の他のガラス材料でできた導波路からなる 平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型 20 化と作製時間の短縮効果を得られることが確認された。 【0055】また、LiNbO,、LiTaO,、PLZT、 ガーネット等の酸化物光学結晶材料、InP系及びGaA s系等の半導体材料でできた導波路からなる平面光波回 路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時 間の短縮効果を得られることが確認された。また、PM MA等のボリマー材料でできた導波路からなる平面光波 回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製 時間の短縮効果を得られることが確認された。

【0056】〔実施例6〕本発明の第6の実施例に係る 30 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図6に示す。 尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重 複する説明を省略する。本実施例は、非相反偏光面回転 子4を分割された光分離合成部位201,202で挟ん で端面実装した形態で且つ相反偏光面回転子2,3とし て隣り合った導波路に同時に1つの半波長板を挿入する 配置でポリイミド板を挿入したものである。本実施例で は作製する干渉型導波型光サーキュレータアレイの動作 波長は1.55μmに設定した。

【0057】光分離合成部位201及び202として火炎推積法と反応性イオンエッチングによりSi基板の上に作製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光波回路で、一組のX分岐回路からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び134を有する光分離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み型導波路の導波光のフィールド径2ωは9μmとした。ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて形成した。ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて形成した。ガイド溝14及び15は、ダイシングソーを用いて形成した。ガイド溝14及び15の幅及び深さは30μm及び100μmとし、非相反偏光面回転子アレイ4に接続する端から150μmの位置に配置した。

30

【0058】相反偏光面回転子2及び3としては、ポリイミド薄膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半波長板をそれぞれ4枚と5枚用い、隣り合った光サーキュレータユニットの隣り合った導波路について1枚の相反偏向面回転子がかかるような配置で実装した。相反偏光面回転子2及び3の厚さは16 μ mとした。非相反偏光面回転子4としては、ガドリニウムガリウムガーネット(GGG)基板の上に液相エピタキシャル成長法とイオンビームエッチングで作製した(La, Y_{1-x}),(Ga, Fa, Y_{1-x}),(Ga, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x}),(Ga, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x})),(Ca, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x})),(Ca, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x})),(Ca, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x})),(Ca, Y_{1-x}),(Ca, Y_{1-x})),(Ca, Y_{1-

15

【0059】なお、非相反偏光面回転子アレイ4には磁気光学効果を引き起こすため、図中矢印で示すように磁場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏光面回転子アレイの端面には端面での反射を防止するために石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施した。光分離合成部位201及び202と非相反偏光面回転子アレイ4は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合成部位201及び202と非相反偏光面回転子アレイ4の接続面は導波路に対して垂直とした。

【0060】本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のポートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位201及び202と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対 して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型 導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入 射したところ、ポート1-1から入射した光はポート1 -2へ、ポート1-2から入射した光はポート1-3 へ、ポート1-3から入射した光はポート1-4へ、ポ ート1-4から入射した光はポート1-1へ出射し、光 サーキュレータとして動作することが確認され、これは その他の干渉型導波型光サーキュレータユニットのそれ ぞれのボートにおいてもすべて確認された。 またそれぞ れのボートにおける逆方向に光を入射した際のアイソレ ーションの値は20dB程度の値を示した。各ポートの 反射減衰量は30dB程度であった。

【0061】従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有するサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいせい7×45mmである。これを8素子並べると56×45mmの大きさになる。これに対して本実施例では8素子あたりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。また、サーキュレータ8素子分に対して光ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導波路と16芯テーブファイバとの接続部に石英光回路基板上にV

溝加工を施すととによって、16芯の光ファイバーアレイを一度に接続することができ、16芯の250μmビッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接続する時間は、80分であった。

【0062】この比較から明らかなように本実施例によ り、作製時間の大幅な短縮が実現できた。なお、本実施 例では光分離合成部位201及び202として石英系ガ ラスでできた導波路からなる平面光波回路を用いたが、 多成分系ガラス、重金属酸化物ガラス(Ta酸化物、Nb 酸化物等)、シリコンオキシナイトライド、カルコゲナ 10 イドガラス等の他のガラス材料でできた導波路からなる 平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型 化と作製等間の短縮効果を得られることが確認された。 [0063] *t. LiNbO, LiTaO, PLZT. ガーネット等の酸化物光学結晶材料、InP系及びGaA s系等の半導体材料でできた導波路からなる平面光波回 路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時 間の短縮効果を得られることが確認された。またPMM A、ポリイミド、エポキシ、ポリシロキサン、ポリウレ タン等の高分子材料でできた導波路からなる平面光波回 路を用いても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時 間の短縮効果を得られることが確認された。

【0064】〔実施例7〕本発明の第7の実施例に係る干渉型導波型光サーキュレータアレイを図7に示す。尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重複する説明を省略する。本実施例は、非相反偏光面回転子4を分割された光分離合成部位201、202で挟んで端面実装した形態で且つ櫛状に加工したボリイミド板からなる相反偏光面回転子22、23を挿入したものである。本案施例では作製する干渉型導波型光サーキュレータアレイの動作波長は1、30μmに設定した。

【0065】光分離合成部位201及び202として火炎堆積法と反応性イオンエッチングによりSi基板の上に作製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光波回路で、一組のマルチモード干渉器からなる光分離合成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光軸調整用のガイド導波路133及び134を有する光分離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み型導波路の導波光のフィールド径2ωは8μmとした。相反偏光面回転子22及び23としては、ポリイミド薄膜を熱延伸することにより複屈折性をもたせた半波長板を櫛状に加工したものを用い、歯の部分が上を向くように配置した。相反偏光面回転子22及び23の厚さは16μmとした。

【0066】相反偏光面回転子22、23は光分離合成部位201及び202と非相反偏光面回転子4の間に挟み込んで、石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。非相反偏光面回転子4としては、ガドリニウムガリウムガーネット(GGG) 基板の上に液相エピタキシャル成長法とイオンビームエ

ッチングで作製した(La, Y_{1-x}), (Ga, Fe,_v), O 1.2埋込み型導波路が18本並列に並んだ導波路型非相反 偏光面回転子アレイを用いた。 非相反偏光面回転子アレ イ4の長さは1.48mmとし、偏光面回転角はπ/4 ラジアンとした。なお、非相反偏光面回転子アレイ4に は磁気光学効果を引き起とすため、図中矢印で示すよう に磁場5をSm-Co磁石により印加した。

【0067】更に、非相反偏光面回転子アレイの端面に は端面での反射を防止するために石英系ガラスの屈折率 に対する反射防止コートを施した。光分離合成部位20 1及び202と非相反偏光面回転子アレイ4は石英系ガ ラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接 続固定した。なお、光分離合成部位201及び202と 非相反偏光面回転子アレイ4の接続面は導波路に対して 垂直とした。本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ 8アレイの32個のポートに光ファイバーを接続した。 なお、光分離合成部位201及び202と光ファイバー の接続面は、端面での反射を防止するために導波路に対 して垂直から8度傾くように設定した。1番目の干渉型 導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入 20 射したところ、ポート1-1から入射した光はポート1 -2へ、ボート1-2から入射した光はボート1-3 へ、ボート1-3から入射した光はボート1-4へ、ボ ート1-4から入射した光はポート1-1へ出射し、光 サーキュレータとして動作することが確認され、これは その他の干渉型導波型光サーキュレータスニットのそれ ぞれのボートにおいてもすべて確認された。

【0068】またそれぞれのポートにおける逆方向に光 を入射した際のアイソレーションの値は20dB程度の 値を示した。各ポートの反射減衰量は30dB程度であ った。従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有す るサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7 ×45mmである。これを8素子並べると56×45m mの大きさになる。 これに対して本実施例では8素子あ たりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。

【0069】また、サーキュレータ8素子分に対して光 ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光 分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32 端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに 対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導 40 波路と16芯テープファイバとの接続部に石英光回路基 板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイ バーアレイを一度に接続することができ、16芯の25 0 μmピッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接 続する時間は、80分であった。この比較から明らかな ように本実施例により、作製時間の大幅な短縮が実現で きた.

【0070】なお、本実施例では光分離合成部位201 及び202として石英系ガラスでできた導波路からなる

物ガラス(Ta酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシ、 ナイトライド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材 料でできた導波路からなる平面光波回路を用いても、本 実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効果を得 られることが確認された。また、LiNbO,、LiTa O₃、PLZT、ガーネット等の酸化物光学結晶材料、 InP系及びGaAs系等の半導体材料でできた導波路か らなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズ の小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認さ 10 れた。また、PMMA等のポリマー材料でできた導波路 からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイ ズの小型化と作製時間の短縮効果を得られることが確認

【0071】 (実施例8) 本発明の第8の実施例に係る 干渉型導波型光サーキュレータアレイを図8に示す。 尚、前述した実施例と同一部分には同一番号を付して重 複する説明を省略する。本実施例は、バルク型非相反偏 光面回転子4″を分割された光分離合成部位201,2 02で挟んで端面実装した形態で且つ櫛状に加工したボ リイミド板からなる相反偏光面回転子32,33を隣り 合った導波路に同時に1つの半波長板の歯の部分を挿入 する配置で挿入したものである。相反偏光面回転子3 2, 33は、ボリイミド薄膜を熱延伸することにより複 屈折性をもたせた半波長板を櫛状に加工したものであ

【0072】バルク型非相反偏光面回転子4"は、(B i, Y, -, x), Fe, O,, からなる。本実施例では作製する干 渉型光サーキュレータアレイの動作波長は1.30μm に設定した。光分離合成部位201及び202として火 炎堆積法と反応性イオンエッチングによりSi基板の上 に作製した石英系ガラス埋込み型導波路からなる平面光 波回路で、一組の3dB方向性結合器からなる光分離合 成回路131及び132が8組並列に並びその両端に光 軸調整用のガイド導波路133及び134を有する光分 離合成回路アレイを用いた。石英系ガラス埋込み型導波 路の導波光のフィールド径20は10.5μmとした。 【0073】相反偏光面回転子32及び33としては、 ポリイミド薄膜を熱延伸することにより復屈折性をもた せた半波長板を櫛状に加工し、隣り合った光サーキュレ ータユニットの隣り合った導波路に歯の部分がかかるよ うな配置で実装した。ガイド溝14及び15は、ダイシ ングソーを用いて形成した。 ガイド溝14及び15の幅 及び深さは30μm及び100μmとし、バルク型非相 反偏光面回転子アレイ4″に接続する端から150μm の位置に配置した。相反偏光面回転子32及び33の厚 さは16μmとした。非相反偏光面回転子4″としては カチオン置換ガドリニウムガリウムガーネット(NO G) 基板の上に液相エピタキシャル成長法で作製した

(Bi, Y1-x), Fe, O11厚膜からなるパルク型回転子を 平面光波回路を用いたが、多成分系ガラス、重金属酸化 50 用いた。バルク型の非相反偏光面回転子4~の厚さは

5 mm とし、偏光面回転角はπ/4とした。

19

【0074】なお、非相反偏光面回転子4″には磁気光学効果を引き起こすため、図中矢印で示すように磁場5をSm-Co磁石により印加した。さらに、非相反偏光面回転子アレイの端面には端面での反射を防止するために石英系ガラスの屈折率に対する反射防止コートを施した。光分離合成部位201及び202と非相反偏光面回転子4″は石英系ガラスと屈折率を整合させたUV硬化型の接着材により接続固定した。なお、光分離合成部位201及び202と非相反偏光面回転子アレイ4の接続10面は導波路に対して垂直とした。本実施例の干渉型導波型光サーキュレータ8アレイの32個のボートに光ファイバーを接続した。

【0075】なお、光分離合成部位201及び202と 光ファイバーの接続面は、端面での反射を防止するため に導波路に対して垂直から8度傾くように設定した。1 番目の干渉型導波型光サーキュレータユニットの各ポートから光を入射したところ、ポート1-1から入射した光はポート1-2へ、ポート1-2から入射した光はポート1 20-4へ、ポート1-4から入射した光はポート1-1へ 出射し、光サーキュレータとして動作することが確認され、これはその他の干渉型光サーキュレータユニットのそれぞれのポートにおける逆方向に光を入射した際のアイソレーションの値は20dB程度の値を示した。各ポートの反射減衰量は30dB程度であった。

【0076】従来のバルク型でかつ偏光分離回路を両端に有するサーキュレータの1素子あたりの大きさはせいぜい7×45mmである。これを8素子並べると56×3045mmの大きさになる。これに対して本実施例では8素子あたりの大きさは30×30mmと小型化が図られた。また、サーキュレータ8素子分に対して光ファイバー接続を行う場合、従来のバルク型でかつ偏光分離素子を両端に有するサーキュレータを8素子分32端子調芯して接続する時間は320分を要した。これに対して、本実施例の光サーキュレータアレイは石英系導波路と16芯テーブファイバとの接続部に石英光回路基板上にV溝加工を施すことによって、16芯の光ファイバーアレイを一度に接続することができ、16芯の250μmビ 40ッチの光ファイバーアレイを両端に調芯して接続する時間は、80分であった。

【0077】 この比較から明らかなように本実施例により、作製時間の大幅な短縮が実現できた。なお、本実施例では光分離合成部位201及び202として石英系ガラスでできた導波路からなる平面光波回路を用いたが、多成分系ガラス、重金属酸化物ガラス(Ta酸化物、Nb酸化物等)、シリコンオキシナイトライド、カルコゲナイドガラス等の他のガラス材料でできた導波路からなる平面光波回路を用いても、本実施例の素子サイズの小型50

化と作製時間の短縮効果を得られることが確認された。 また、LiNbO」、LiTaO」、PLZT、ガーネット等 の酸化物光学結晶材料、InP系及びGaAs系等の半導 体材料でできた導波路からなる平面光波回路を用いて も、本実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮効 果を得られることが確認された。また、PMMA等のボ リマー材料でできた導波路からなる平面光波回路を用い ても、本実施例の素子サイズの小型化と作製時間の短縮 効果を得られることが確認された。

【0078】なお、実施例1~8では動作波長を1.3μmまたは1.55μmに設定したが、他の設定波長の干渉型偏波無依存光アイソレータの作製方法に適用してもそれぞれの実施例と同様な効果が確認された。また、相反偏光面回転子2,3,22,23にポリイミド半波長板を使用したが、設定波長で通用可能ならば他の高分子材料や水晶、方解石等の他の種類の半波長板を適用しても同様な効果が確認された。さらに、非相反偏光面回転子4の材料に(La, Y1-x),(Ga, Fe, γ),O1, または(Bi, Y1-x),Fe, O1, を使用したが、設定波長で適用可能ならば鉛ガラス、希薄磁性半導体や他の種類の希土類鉄ガーネット単結晶等の他の材料を適用しても同様な効果が確認された。

[0079]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明の干渉型 偏波無依存光アイソレータアレイは、光分離合成回路や 非相反偏波面回転子やひいては相反偏波面回転子までも アレイ化するので、部品点数を減らすことができ、よって小型化と軽量化を図ることができ、光サーキュレータ ユニット群の両端に光軸調整用のガイド導波路を付ける ことによって実装を行うので、必要最小限の光軸調整の みで全体の光軸を一致させることができ、実装にかかる 時間を大幅に短縮することができ、更に、相反偏向面回 転子をアレイ化することにより特性の揃った素子を多数 作ることができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る光サーキュレータ アレイを示す斜視図である。

【図2】本発明の第2の実施例に係る光サーキュレータアレイを示す斜視図である。

【図3】本発明の第3の実施例に係る光サーキュレータ アレイを示す斜視図である。

【図4】本発明の第4の実施例に係る光サーキュレータ アレイを示す斜視図である。

【図5】本発明の第5の実施例に係る光サーキュレータアレイを示す斜視図である。

【図6】本発明の第6の実施例に係る光サーキュレータアレイを示す斜視図である。

【図7】本発明の第7の実施例に係る光サーキュレータアレイを示す斜視図である。

【図8】本発明の第8の実施例に係る光サーキュレータ

22

アレイを示す斜視図である。

【図9】本発明の光サーキュレータアレイの基本単位である干渉型導波型光サーキュレータユニットを示す説明図である。

【図10】従来型の偏光ビームスプリッタを使用する光 サーキュレータを示す説明図である。

【図11】本発明の光サーキュレータアレイの各光サーキュレータユニットに於けるポート番号の対応図である。

【符号の説明】

2, 3, 22, 23, 32, 33 相反偏光面回転子 4, 4', 4" 非相反偏光面回転子 * 5 磁場

14, 15 ガイド溝,

27,28 光分離合成部位 (光導波路)

51 レンズ

52 非相反偏波面回転子

53 波長板

54 偏波ビームスプリッタ

55 順路の光路

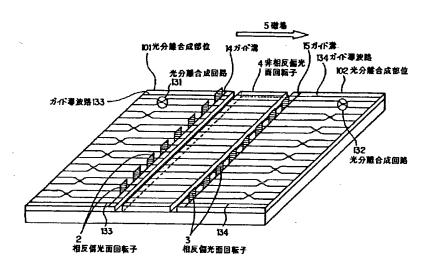
56 逆路の光路

10 101, 102, 201, 202 光分離合成部位

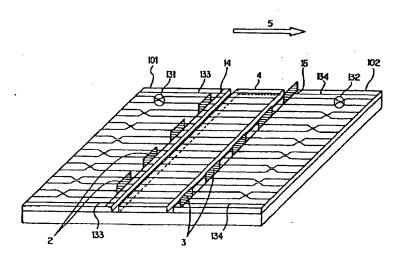
131,132 光分離合成回路

133, 134 ガイド導波路

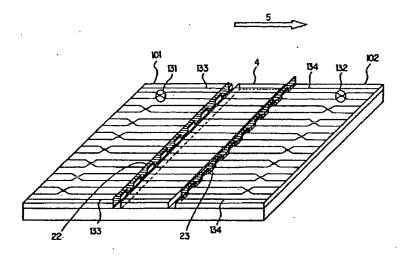
[図1]



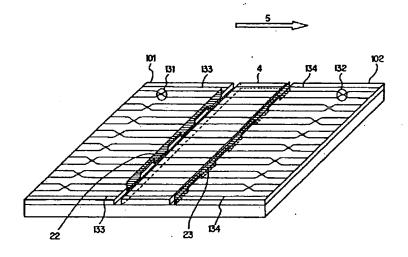
【図2】



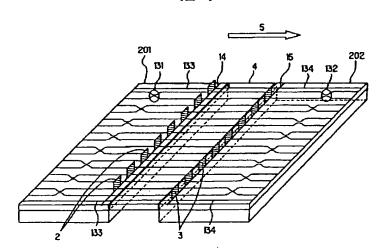
[図3]



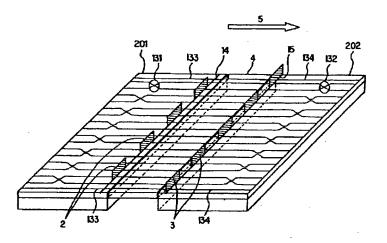
【図4】



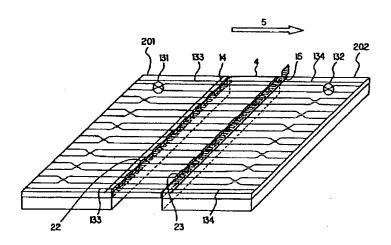
【図5】



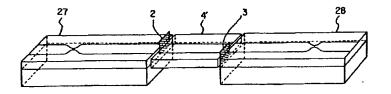
【図6】



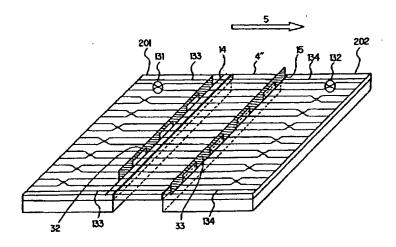
[図7]



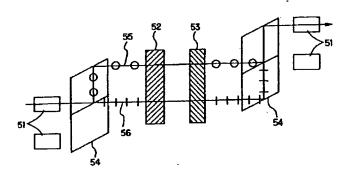
[図9]



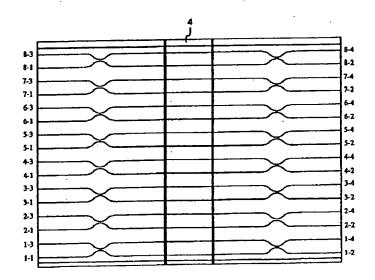
【図8】



[図10]



【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 新宅 敏宏 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内

(72)発明者 小澤口 治樹 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内